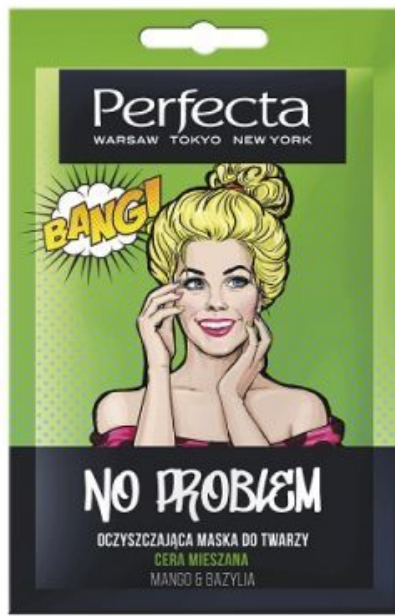


PERFECTA NO PROBLEM Oczyszczająca maska do twarzy 10 ml



Cena: 1,85 PLN

Opis słownikowy

Producent DAX COSMETICS SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu

WskazaniaPERFECTA NO PROBLEM Oczyszczająca maska do twarzy 10 ml· likwiduje niedoskonałości · normalizuje pracę gruczołów łojowych · delikatnie złuszcza · wygładza**Działanie**WYCIĄG Z OWOCU MANGO I LIŚCI BAZYLIII ekstrakty, pozyskiwane metodą przyjazną środowisku, o działaniu antyoksydacyjnym i oczyszczającym.EXFOLIATOR MIGDAŁOWY oczyszcza pory, normalizuje pracę gruczołów łojowych.WYCIĄG Z ROZMARYNU łagodzi i działa przeciwbakteryjnie**Sposób użycia**Maseczkę delikatnie wmasować w oczyszczoną skórę twarzy i/lub szyi i dekolту, omijając okolice oczu. Pozostawić do wchłonięcia.**Skład**Aqua, Glycerin, Dicaprylyl Ether, Cetearyl Alcohol, C12-15 Alkyl Benzoate, Caprylic/Capric Triglyceride, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Niacinamide, Dimethicone, Cetearyl Glucoside, Propylene Glycol, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract, Mandelic Acid, Butylene Glycol, Fomes Officinalis Extract, Mangifera Indica Fruit Extract, Ocimum Basilicum Leaf Extract, Zinc PCA, Sorbitan Isostearate, Polysorbate 60, Disodium EDTA, Sodium Hydroxide, Sodium Benzoate, Citric Acid, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Tocopherol, Octadecyl Di-T-Butyl-4-Hydroxyhydrocinnamate, Phenoxyethanol, Hydroxyacetophenone, Linalool, Hydroxycitronellal, Hexyl Cinnamal, Limonene, Citronellol, Citral, Benzyl Salicylate, Parfum, CI 15985, CI 19140, CI 42051.Powyższa lista składników może ulec zmianie, zalecamy sprawdzić etykietę na produkcie.